PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-079289

(43) Date of publication of application: 11.04.1987

(51)Int.CI.

C10C 3/02 // B01J 20/20 C08L 95/00

(21)Application number : **60-218752**

(71)Applicant : AGENCY OF IND SCIENCE &

TECHNOL

MITSUBISHI CHEM IND LTD

(22) Date of filing:

01.10.1985

(72)Inventor: YAMADA YASUHIRO

HAGIWARA SHIGEJI

(54) CARBONACEOUS MESOPHASE MATERIAL SUPPORTING METAL

(57)Abstract:

PURPOSE: A novel compound, containing a metal component supported on a carbonaceous mesophase material, very readily producible and used as an adsorbent for a very small amount of radioactive iodine, etc., contained in waste water or catalyst for various chemical reactions, etc.

CONSTITUTION: A compound obtained by supporting 0.01W40wt%, preferably 0.2W20wt%, expressed in terms of simple metal, metal component, e.g. simple substance of copper, iron, Co, Ni, Rb, silver, Mo, Ru, Rh, lead, Pd, gold, mercury, platinum, Ta, etc., or oxide, halide, salt hydroxide, sulfide, etc., or combination thereoff on a carbonaceous mesophase material, having preferably about 5µmW3mm average particle diameter, e.g. mesocarbon microbeads or bulk mesophase carbon.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-79289

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)4月11日

C 10 C 3/02 # B 01 J 20/20 C 08 L 95/00

1 0 1

6683-4H 7106-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

49発明の名称

金属担持炭素質メソフェーズ体

到特 願 昭60-218752

❷出 願 昭60(1985)10月1日

切発明者 山田

泰弘

4. 5-

鳥栖市宿町字野々下807番地1 工業技術院九州工業技術

試験所内

切発 明 者 萩 原

茂 示

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱化成工業株式

会社内

⑪出 願 人

工業技術院長

弁理士 長谷川 -

外1名

回復代理人 回出 願 人

個代 理

三菱化成工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

弁理士 長谷川 一 外1名

明 細 書

/ 発明の名称

金離担持炭素質メソフェーズ体

- 2 特許請求の範囲
 - (1) 炭素質メソフェーズ体に金属成分を担持させたことを特徴とする金属担持炭素質メソフェーズ体
- J 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は新規な化合物である金属成分を担持させた炭素質メンフェーズ体に関するものである。

(従来の技術)

一般にコールタールピッチ、石油系重質油等の選青物などのピッチ類を加熱処理すると、約350~450℃の温度領域において光学的等方性な物質であるピッチマトリックス中に、約14m 程度の光学的異方性の小球体の生成が見られ、これがしだいに成長し小球体同士が合体

するとともに、ついては全体が光学的に異方性 構造となるととは既に広く知られた現象である。 とこで、光学的異方性小球体は一般にメソカー ポン・マイクロピーズと呼称され、かかるメソ カーポンマイクロ・ピーズが成長・合体した無 足形の光学的異方性領域はパルクメソフェーズ と呼ばれている。

とのようなメソカーボンマイクロピーズあるいはパルクメソフェーズ(以下、「炭素質メソフェーズ(以下、「炭素質メソフェーズ体」と配す。)はピッチ的要素と炭素材的要素を兼備しているため従来の炭素原料に見られない素材として近年注目を浴びており、高密度炭素材あるいは炭素電低用バインダビッチ等への応用が検討されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、反素質メソフェーズ体は単にピッチ的要素と反素材的要素の化学的性質を兼像しているだけではなく、比表面積に対する吸着能あるいは帯密度などの物理的な面からの特異な性質をも有しており、このような特異な物

的性質に注目し、吸着剤あるいは触旋担体等 の新規な応用がなされていなかつた。

(問題点を解決するための手段)

そこで、本発明者等は、炭素質メソフェーズ 体の特異な物理的性質を十分に生かすべく叙意 検討した結果、かかる炭素質メソフェーズ体に 有用な金属成分を担持させることにより、新規 な吸着剤あるいは新規な触維等として利用でき ることを見い出し、本発明に到達した。

すなわち、本発明の目的は炭素質メソフェーズ体を利用した新規な吸着剤あるいは触旋等の新規な化合物を提供するものであり、これは、炭素質メソフェーズ体に金銭成分を担持させたことを特徴とする金銭担持炭素質メソフェーズ体により容易に達成される。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明で用いる炭素質メソフェーズ体はメソカーポンマイクロピーズやバルダメダフェーズ 等を製造する一般的な製造法によつて得られた ものが使用され、具体的にはコールタールピッ

また、炭素質メソフェーズ体の物性としては 20℃でのプタノール浸漬比重が 1.10~1.40 好ましくは 1.20~1.35。 0/B値が 1.5~3.0 のものを用いるのがよい。

炭素質メソフェーズ体に担持させる金属成分の遺は特に限定されるものではないが、通常金属単体に換算して 0.0 / ~ 4 0 重量 %、好ましくは 0.2 ~ 2 0 重量 % 程度である。

炭素質メソフェーズ体に金属を担持させる方法としては、通常の触媒担体に触媒成分を製資

炭素質メソフェーズの形状としては、使用される形態により異なるが、通常球形もしはは粒状のものが用いられ、その大きさも特に限定されるものではないが、平均径 / μm ~ s mm 、好ましくは s μm ~ 3 mm 程度を用いるのがよい。パルクメソフェーズを用いる場合は望ましい形状、大きさに粉砕して用いるとよい。

処理する方法、イオン交換法、あるいはそれら を併用する方法等を用いればよく、具体的には 使用目的に応じた形状.../ 大きさの炭素質メソフ エーズ体を上述した金属の硝酸塩、酢酸塩、炭 酸塩、塩化物、有機錯化合物等の水俗及あるい は有機溶液に浸渍し、該炭素質メソフェーズ体 に金属の可溶性塩を合設せしめ、次いで乾燥す るか、または更に水業ガス、還元性薬品あるい は紫外線照射等による選元により行なわれる。 また、これらの炭器質メソフェーズ体を化学反 応によつて官能基を導入したものも用いるとと ができる。導入する官能基としてはスルホン酸 基、カルポン酸基、ニトロ基、あるいはアミノ 基であり、特にイオン交換能を有するスルホン 酸基、カルボン酸基、アミノ基が有用である。 尚、浸漬処理を被圧下で行たりと、炭素質メソ フェーズ体への金属の担持がより容易となり好っ ましい。更に、官能器を導入した炭素質メソフ エーズ体を用いた場合は容易にかつ多位の金銭 成分を担持するととができるので好ましい。

また、本発明における担持とは炭素質メソフェーズ体の表面部に金属成分が付着している状態の場合は勿論のこと、炭素質メソフェーズ体の内部にまでも金属成分が含有されている状態及び両者状態が進在している場合も含めていりものである。

(効果・用途)

本発明によれば、金属担持反案質メソフェーズ体という新規な化合物は非常に簡便に製造でき、また得られた金属担持反案質メソフェーズ体は廃水中に含有される製量の放射性ヨウ案等の吸滑剤あるいは種々の化学反応等に用いられる触媒等に利用することができる。

以下、本発明を実施例を用いてより具体的に 説明するが、本発明の安旨をこえない限り、本 発明は下記実施例に限定されるものではない。

尚、各実施例に用いた炭素質メソフェーズ体の担照、調製方法および物体値をそれぞれ第 / 袋に示す。

試料中の銀担持业については、銀担持試料を 強硝酸水溶液(試薬特級)により銀を硝酸銀と したのち原子吸光法により定量した。

また、担持銀の平均粒子径は粉末 X 般回折法により銀の(/ / /)回折線より求めた。この場合、内部標準物質としてシリコン(粒子径が J 2 5 メッシュのもの)の(220)回折線を用いて補正した。用いた対路極は躺(Ou) であり、Cuka, Cuka, O二重級の分離は銀の(/ / /)反射については Jones の方法、シリコンの(220) 反射については Racninger の方法によつた。以下の各実施例の場合もこれらの方法を用いて銀 担持量かよび担持銀の平均粒子径を測定した。

MC-A8/の銀担持量は 6.3 の重量%、担持 銀の平均粒子径は 8 J 2 A であつた。 実施例 2

実施例 / と同様の炭素質メソフェーズ体を用い、実施例 / と同様にして銀担持炭素質メソフェーズ体を得た後、更に 2 5 0 ℃で / 時間水業 & 充した。

第 / 表

		調製条件		420	性	
植 郑	出発物質	温度 (°C)	時間 (=)	粒 径 (um)	プタノール 20℃ -a 受徴比重	
タイプNーL	ナフサタール ピッチ (石油系)	430	60	44~66	1.34	1.56
タイプ CーN	コールタール ピッチ (石戻系)	430	120	17~44	/.35	/-82

実施例 /

との銀担持炭素質メソフェーズ体をNCーAS /とする。

得られた銀担持炭素質メソフェーズ体を MC - A8 2とする。 MC - A8 2 の銀担持量 および担持銀の平均粒子径はそれぞれ 6.4 8 重量 % および / 0 7 4 Å であつた。

奥施例 3

反素質メソフェーズ体(タイプ O-MO)をみ 度 0.1 mol/L の 過酸素酸銀(ALOLO。)のベン ゼン啓板に 10⁻² torr の 波 圧下で浸漬させた後、 超音波振動装置により室温、 3 時間超音波振動 処理を行ない、銀が担持した炭条質メソフェー ズ体を炉別し、次いでベンゼンにて洗浄後室温 にて 10⁻² torr の 波 圧下で乾燥した。

乾燥した銀担持尿素質メソフェーズ体をシャーレに移し、シャーレ中で時折かきまぜながら、 富温で 5 時間 4 5 4 nm の紫外線照射により遺 元した。

この銀担持段素質メソフェーズ体を MC - Ag J とする。 MC - Ag J の銀担持量かよび担持級の平均粒子径はそれぞれ 22.69 重量% かよび 1 2 6 Å であつた。

とのように有機溶媒系での含浸法を用いれは、 低機度硝酸銀水溶液にもかかわらず多量の銀を 担持させることが可能である。

実施例 4

戻素質メソフェーズ体(タイプ N-Mo)を決 硫酸溶液により / 00 ℃で / 時間 スルフォン化 処理を行ない、水で硫酸を希釈した後、炉別し、 洗浄液の pB が 7 付近になるまで水洗し、次い でスルフォン基が導入された炭素質メソフェー ズ体を / 00 ℃で空気転換した。

得られたスルフォン基導入の炭素質メソフェーズ体を強度 0-8 mol/4 の研収銀水裕液に /0⁻¹ torr の減圧下で浸渍し、 3 0 ℃、 / 時間で超音波振動処理を行ない、 銀が担持された炭素質メソフェーズ体を炉別、 水洗後 7 0 ℃で / 2 時間空気乾燥を行なつた。

この銀担持設素質メソフェーズ体をMC-Ag 4とする。スルフォン化設素質メソフェーズ体 のイオン交換容量は、1.5 meq/gであつた。 MC-Ag g の銀担持量および担持銀の平均粒子

カーポン蒸着

第 / 図に MC - AS 2 のパルク内の銀粒子の分散状態を示す走査電子顕微鏡写真を示す。

第1図ではイオンスパッタリングにより鉄の 粒子が大きく成長しているが、少なくとも銀粒子が炭素質メソフェーズ体のバルク内に担持分散されていることは明白である。このような観察方法によれば、いずれの実施例のMC-ASに かいても鉄粒子が炭素質メソフェーズ体のバル ク内に担持分散されている。

参考例

医療排水中の放射性 1881 あるいは特に半減期の長い原子炉排水中の1801 イオンの除去は重要な問題であり、そこで、銀担持尿素質メソフェーズを I イオンの吸着剤に応用した。比較的高濃度領域の吸着側定については、試料の./ 8 に対して所定の濃度の K I 水溶液 / 0 の m を加え、 2 s でで 2 4 時間提拌し、溶液中の I イオン量をイオン電極法により側定し、溶

径はそれぞれ 10.33 重量 8 かよび 2 5 9 Å であった。 とのようにあらかじめ 炭素質 メンフェーズ体にスルフォン基を導入すると、実施例 1 かよび 2 の場合より 硝酸銀水溶液の濃度が低いにもかかわらす銀担持量が増大する。

尚、銀担特股票質メソフェーズ体の銀粒子の分散状態については、炭素質メソフェーズ体の 海片検鏡体の調製が困難であるので第2 表に示 すような方法で検鋭試料を調製し、炭素と級の 反射電子および二次電子の強度差を利用して走 変質子飽敏鏡により観察した。

試料!:アラルダイト!の割合で練り試料 ホルダー上に接着硬化させる。

エメリーで研磨し、次にA6600までのパフ研磨を行う。

研磨面を 5 K V。 200 μA で約 2 0 分間 Ar ー イオンエッチングする。

版中の I イオン減少量から吸着量を求めた。 その結果を第3表に示す。

試 料	初後度	吸 着 量
	(mo1/L)	(14/8)
MO-AS /	6×10-8	5 0
MC-AS 1	2 × / 0 -*	20
	4×10-	3 0
	6×10-	60
MC-Ag #	6×/0-	150~200

比較的低微度領域における政治測定については、 ¹²⁸ I⁻ イオン濃度 4/.46×/0⁻⁰ 号/L の Na ¹²⁸ I 水溶液 20 型を試料に加え、吸着時間を 2 8 時間(内扱とう時間を / 3 時間とした)とし共存塩として Na O1 を 0・/5 mo 1/L 加え、 pH を 7 として測定した。

その場合、試料の量を任意に変化させること により吸着平衡濃度を変化させた。また、濃度

特開昭62-79289(5)

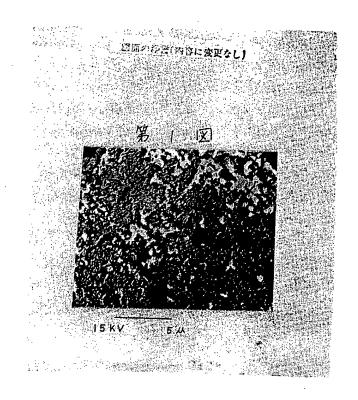
測定にはシンチレーションカウンターを使用した。その結果を第1図に示す。

第2図中において、/はMO-Ag/、 2はMO-Ag/、 3はMO-Ag/、 4/ /は銀旅着活性 皮をそれぞれ用いた場合の吸着等温線を示した ものである。

4 図面の簡単な説明

第/図は実施例2により得られた銀担持良業 メソフェーズ体の粒子構造を示す走査電子顕像 鏡写真であり、第2図は実施例1、実施例2及 び実施例4、更に比較のため銀担持活性良を用いた場合の I - イオンの吸着量を示した図であ

出願人 工業技術院長 (ほか/名)



手続補正醬(方式)

昭和61年2月14日

特許庁長官殿

御

1 事件の表示

昭和60年特許顯第218752号

2 発明の名称

金属担持炭素質メソフェーズ体

3 補正をする者

事件との関係 特許出顧人 工業技術院長

(ほか1名)

4 极代理人 〒100

東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 三菱化成工業株式会社内

TEL (283) 6976

(6806) 弁理士 長 谷 川



(ほか1名)

- 5 補正命令の日付 昭和61年1月28日(発送日)
- 補正の対象 代理権

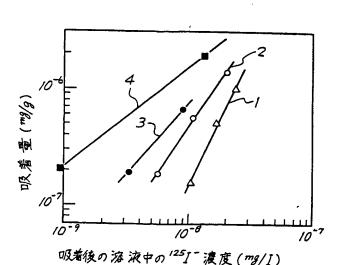
補正の内容

代理権を証明する確而及び図面

(I) 別紙の委任状を補充する。 ② 第1図を別紙のとおり訂正する。

以上

第 2 図



-693-